

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-119644

(P2020-119644A)

(43) 公開日 令和2年8月6日(2020. 8. 6)

(51) Int. Cl.	F 1	テーマコード (参考)
H05H 7/10 (2006.01)	H05H 7/10	2G085
H05H 7/08 (2006.01)	H05H 7/08	
G21K 5/04 (2006.01)	G21K 5/04	D

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2019-7318 (P2019-7318)
 (22) 出願日 平成31年1月18日 (2019. 1. 18)

(71) 出願人 505374783
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地
 1
 (74) 代理人 110000442
 特許業務法人 武和国際特許事務所
 (72) 発明者 原田 寛之
 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 国
 立研究開発法人日本原子力研究開発機構
 原子力科学研究所内
 Fターム(参考) 2G085 AA11 AA13 BA13 BB11

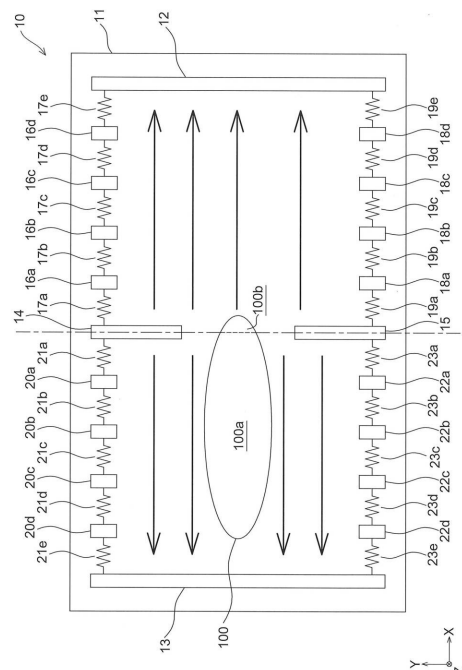
(54) 【発明の名称】 荷電粒子ビーム操作装置、荷電粒子ビーム加速装置、及び荷電粒子ビーム操作方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 電極への衝突を回避しつつ荷電粒子ビームを適切に操作可能な荷電粒子ビーム操作装置を提供する。

【解決手段】 荷電粒子ビーム操作装置は、荷電粒子ビームの進行方向に直交する第1方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、進行方向及び第1方向に直交する第2方向に延設された一对の第1電極12、13と、第2方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、各々が一对の第1電極それぞれと電氣的に接続された一对の第2電極14、15とを備え、一对の第1電極と12、13、一对の第2電極14、15との間に電位差が付与されることを特徴とする。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

荷電粒子ビームを分離或いは結合する荷電粒子ビーム操作装置であって、
荷電粒子ビームの進行方向に直交する第 1 方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、前記進行方向及び前記第 1 方向に直交する第 2 方向に延設された一対の第 1 電極と、

前記第 2 方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、各々が前記一対の第 1 電極それぞれと電氣的に接続された一対の第 2 電極とを備え、

前記一対の第 1 電極と、前記一対の第 2 電極との間に電位差が付与されることを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の荷電粒子ビーム操作装置において、

前記一対の第 1 電極に正電圧及び負電圧の一方が印加され、

前記一対の第 2 電極に正電圧及び負電圧の他方が印加されることを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の荷電粒子ビーム操作装置において、

前記第 1 電極及び前記第 2 電極の間に配置されるガイド電極と、

前記第 1 電極及び前記ガイド電極を接続する第 1 抵抗器と、

前記第 2 電極及び前記ガイド電極を接続する第 2 抵抗器とを備えることを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

20

【請求項 4】

請求項 3 に記載の荷電粒子ビーム操作装置において、

前記第 2 抵抗器は、前記第 1 抵抗器より抵抗値が大きいことを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

【請求項 5】

請求項 3 または 4 に記載の荷電粒子ビーム操作装置において、

前記第 2 電極及び前記ガイド電極は、前記第 2 方向に突出し、且つ前記進行方向に延設された平板形状であり、

前記第 2 方向における前記第 2 電極の突出量は、前記ガイド電極より大きいことを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

30

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の荷電粒子ビーム操作装置において、

一方側の前記第 1 電極及び前記一対の第 2 電極は、他方側の前記第 1 電極及び前記一対の第 2 電極と比較して、離間距離より長く且つ電位差が大きいことを特徴とする荷電粒子ビーム操作装置。

【請求項 7】

荷電粒子ビームが通過する主ダクトと、

前記主ダクト内の荷電粒子ビームを加速させる加速装置と、

前記主ダクトに合流する合流ダクトと、

前記主ダクトから分岐した分岐ダクトと、

前記主ダクト及び前記合流ダクトの合流点より荷電粒子ビームの進行方向の下流側、或いは前記主ダクト及び前記分岐ダクトの分岐点より荷電粒子ビームの進行方向の上流側に配置される請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の荷電粒子ビーム操作装置を含むことを特徴とする荷電粒子ビーム加速装置。

40

【請求項 8】

第 1 方向に離間した位置に配置されて、各々が前記第 1 方向に直交する第 2 方向に延設された一対の第 1 電極と、前記第 1 方向における前記一対の第 1 電極の間で前記第 2 方向に離間して配置され、各々が前記一対の第 1 電極それぞれと電氣的に接続された一対の第 2 電極とを用いて、荷電粒子ビームを分離或いは結合する荷電粒子ビーム操作方法であっ

50

て、

前記一对の第1電極と、前記一对の第2電極との間に電位差を付与するステップと、
前記第1方向及び前記第2方向に直交する方向に進行する荷電粒子ビームを、前記一对の第1電極及び前記一对の第2電極で囲まれた空間内に通過させるステップとを含むことを特徴とする荷電粒子ビーム操作方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、荷電粒子ビームを分離或いは結合させる荷電粒子ビーム操作装置に関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献1には、荷電粒子ビームの軌道上にセプタム電極及びデフレクタ電極を配置することによって、荷電粒子ビームを分離する装置が開示されている。また、特許文献1には、デフレクタ電極に高電圧を印加し、セプタム電極を接地することで、分離ビームのみに電場の影響を与える装置が開示されている。さらに、特許文献1には、荷電粒子ビームが衝突することに起因する発熱に耐えるために、熱放射特性に優れたコーティング材でセプタム電極を覆うことが記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2003-36998号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

荷電粒子ビームがセプタム電極に衝突すると、荷電粒子ビームの分離効率或いは結合効率の低下、セプタム電極の損傷及び高放射化など、セプタム電極の発熱以外にも様々な課題を生じる。しかしながら、特許文献1に記載の技術では、セプタム電極の発熱以外の課題を解決することができない。

【0005】

本発明は、このような従来技術の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、電極への衝突を回避しつつ荷電粒子ビームを適切に操作可能な荷電粒子ビーム操作装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、前記課題を解決するため、荷電粒子ビームを分離或いは結合する荷電粒子ビーム操作装置であって、荷電粒子ビームの進行方向に直交する第1方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、前記進行方向及び前記第1方向に直交する第2方向に延設された一对の第1電極と、前記第2方向において荷電粒子ビームを挟んで反対側に配置され、各々が前記一对の第1電極それぞれと電気的に接続された一对の第2電極とを備え、前記一对の第1電極と、前記一对の第2電極との間に電位差が付与されることを特徴とする。

【0007】

上記構成によれば、一对の第1電極及び一对の第2電極が荷電粒子ビームを囲むように配置されるので、荷電粒子ビームが電極に衝突することを回避できる。その結果、電極の発熱のみならず、荷電粒子ビームの分離効率或いは結合効率の低下、電極の損傷及び高放射化など、荷電粒子ビームが電極に衝突することに起因する様々な課題を一挙に解決することができる。

【0008】

また、上記記載の荷電粒子ビーム操作装置において、前記一对の第1電極に正電圧及び負電圧の一方が印加され、前記一对の第2電極に正電圧及び負電圧の他方が印加されるこ

10

20

30

40

50

とを特徴としてもよい。

【0009】

上記構成によれば、第1電極及び第2電極の一方を接地(グラウンド電位)する場合と比較して、大きな電位差を維持しつつ、印加電圧の絶対値を小さくすることができる。これにより、高電圧を印加することによる放電を抑制することができる。

【0010】

また、上記記載の荷電粒子ビーム操作装置において、前記第1電極及び前記第2電極の間に配置されるガイド電極と、前記第1電極及び前記ガイド電極を接続する第1抵抗器と、前記第2電極及び前記ガイド電極を接続する第2抵抗器とを備えることを特徴としてもよい。

10

【0011】

上記構成によれば、第1電極と第2電極との間に生じる電場を平行に近づけることができる。その結果、平行電場のため分離後及び結合前のビーム操作が容易となり、荷電粒子ビームの分離効率及び結合効率を向上させることができる。

【0012】

また、上記記載の荷電粒子ビーム操作装置において、前記第2抵抗器は、前記第1抵抗器より抵抗値が大きいことを特徴としてもよい。

【0013】

上記構成によれば、第2電極近傍の電位差が大きくなるため、荷電粒子ビームの分離効率及び結合効率がさらに向上する。

20

【0014】

また、上記記載の荷電粒子ビーム操作装置において、前記第2電極及び前記ガイド電極は、前記第2方向に突出し、且つ前記進行方向に延設された平板形状であり、前記第2方向における前記第2電極の突出量は、前記ガイド電極より大きいことを特徴としてもよい。

【0015】

上記構成によれば、第2電極の設置位置の近傍における電場の蛇行を抑制することができる。その結果、荷電粒子ビームの分離効率及び結合効率がさらに向上する。

【0016】

また、上記記載の荷電粒子ビーム操作装置において、一方側の前記第1電極及び前記一対の第2電極は、他方側の前記第1電極及び前記一対の第2電極と比較して、離間距離より長く且つ電位差が大きいことを特徴としてもよい。

30

【0017】

一般的に、主ビームは、主ビームから分離する(或いは主ビームに結合される)副ビームより大きい。また、大きなビームの方向を変えるには大きな電位差が必要になる。そのため、主ビームが通過する領域を大きく確保すると共に、当該領域の電位差を大きくするのが望ましい。

【0018】

また、本発明は、前記課題を解決するため、荷電粒子ビームが通過する主ダクトと、前記主ダクト内の荷電粒子ビームを加速させる加速装置と、前記主ダクトに合流する合流ダクトと、前記主ダクトから分岐した分岐ダクトと、前記主ダクト及び前記合流ダクトの合流点より荷電粒子ビームの進行方向の下流側、或いは前記主ダクト及び前記分岐ダクトの分岐点より荷電粒子ビームの進行方向の上流側に配置される上記記載の荷電粒子ビーム操作装置とを備えることを特徴とする。

40

【0019】

また、本発明は、前記課題を解決するため、第1方向に離間した位置に配置されて、各々が前記第1方向に直交する第2方向に延設された一対の第1電極と、前記第1方向における前記一対の第1電極の間で前記第2方向に離間して配置され、各々が前記一対の第1電極それぞれと電氣的に接続された一対の第2電極とを用いて、荷電粒子ビームを分離或いは結合する荷電粒子ビーム操作方法であって、前記一対の第1電極と、前記一対の第2

50

電極との間に電位差を付与するステップと、前記第1方向及び前記第2方向に直交する方向に進行する荷電粒子ビームを、前記一对の第1電極及び前記一对の第2電極で囲まれた空間内に通過させるステップとを含むことを特徴とする。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、一对の第1電極及び一对の第2電極が荷電粒子ビームを囲むように配置されるので、荷電粒子ビームが電極に衝突することを回避できる。その結果、電極の発熱のみならず、荷電粒子ビームの分離効率或いは結合効率の低下、電極の損傷及び高放射化など、荷電粒子ビームが電極に衝突することに起因する様々な課題を一挙に解決することができる。

10

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本実施形態に係る荷電粒子ビーム加速装置の概略図である。

【図2】荷電粒子ビーム加速装置の分岐点周辺の拡大図である。

【図3】本実施形態に係る荷電粒子ビーム取出装置の内部構造を示す断面図である。

【図4】ビーム取出装置に生じる電場のシミュレーション結果を示す図である。

【図5】ビーム取出装置を通過する荷電粒子ビームの挙動のシミュレーション結果を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、図面を参照して、実施形態に係る荷電粒子ビーム加速装置1を説明する。なお、以下に記載する本発明の実施形態は、本発明を具体化する際の一例を示すものであって、本発明の範囲を実施形態の記載の範囲に限定するものではない。従って、本発明は、実施形態に種々の変更を加えて実施することができる。

20

【0023】

図1は、荷電粒子ビーム加速装置1の概略図である。荷電粒子ビーム加速装置1は、荷電粒子を加速するリング型の装置である。荷電粒子の具体例としては、例えば、電子、陽子、及び重粒子（炭素、ヘリウム等）が該当する。荷電粒子ビーム加速装置1は、例えば、原子核・素粒子物理学分野及び生命科学分野の基礎研究、がん治療に代表される医療分野で利用される。

30

【0024】

図1に示すように、荷電粒子ビーム加速装置1は、主ダクト2と、入射装置3と、合流ダクト4と、偏向電磁石5と、加速装置6と、分岐ダクト7と、荷電粒子ビーム取出装置10とを主に備える。図1に示す荷電粒子ビーム加速装置1は、蓄積リング及びシンクロトロンと呼ばれる円形加速器の形態である。しかしながら、本発明は、サイクロトロンなど、他の形態の加速器にも適用可能である。

【0025】

主ダクト2は、荷電粒子ビームが通過する内部空間を有する真空容器である。主ダクト2の内部空間は、周状に構成されている。すなわち、荷電粒子ビームは、主ダクト2の内部空間を繰り返し周回することができる。なお、主ダクト2の形状は真円である必要はなく、直線部と湾曲部とを組み合わせた形状であってもよい。また、主ダクト2の内部空間は、真空に保たれている。真空の度合いは、荷電粒子ビームの利用方法に応じて適宜選択される。

40

【0026】

入射装置3は、合流ダクト4を通じて主ダクト2内に荷電粒子ビームを出力する装置である。入射装置3は、荷電粒子ビームをある程度加速してから主ダクト2に出力するリニアク（線形加速器）であってもよい。例えば、入射装置3で400MeVまで加速された荷電粒子ビームが、荷電粒子ビーム加速装置1で3GeVまで加速される。

【0027】

合流ダクト4は、一端が入射装置3に接続され、他端が合流点4aで主ダクト2に合流

50

する真空容器である。合流ダクト4を通過する荷電粒子ビーム（以下、「副ビーム」と表記する。）は、合流点4 aから主ダクト2に進入し、主ダクト2内を周回する荷電粒子ビーム（以下、「主ビーム」と表記する。）に結合される。

【0028】

偏向電磁石5は、主ダクト2の曲率に合わせて荷電粒子ビームの進行方向を偏向する役割を担う。より詳細には、偏向電磁石5は、所定の向きの磁場を発生させることによって、主ダクト2内の荷電粒子ビームに、主ダクト2の曲率に沿って方向を変えるための力を付与する。図1では、主ダクト2の4箇所の湾曲部それぞれに偏向電磁石5が設置されている。偏向電磁石5の具体的な構成は既に周知なので、詳細な説明は省略する。

【0029】

加速装置6は、主ダクト2内の荷電粒子ビームを加速する装置である。より詳細には、加速装置6は、所定の向きの電場を発生させることによって、主ダクト2内の荷電粒子ビームに加速度を付与する。すなわち、主ダクト2内を周回する荷電粒子ビームは、加速装置6を通過するたびに徐々に加速される。加速装置6の具体的な構成は既に周知なので、詳細な説明は省略する。

【0030】

分岐ダクト7は、主ダクト2内を周回する主ビームから分離された荷電粒子ビーム（以下、「副ビーム」と表記する。）を、荷電粒子ビーム加速装置1の外部に取り出すための真空容器である。分岐ダクト7は、一端が分岐点7 aで主ダクト2から分岐し、他端が実験装置や医療装置に接続される。

【0031】

荷電粒子ビーム取出装置10は、主ダクト2内を周回する主ビームの一部を副ビームとして分離し、分離した副ビームを分岐ダクト7を通じて荷電粒子ビーム加速装置1の外部に取り出す役割を担う。すなわち、荷電粒子ビーム取出装置10は、分岐点7 aより荷電粒子ビームの進行方向の上流側に配置される。

【0032】

荷電粒子ビーム取出装置10は、荷電粒子ビーム操作装置の一例である。荷電粒子ビーム操作装置の他の例として、合流ダクト4を通過する副ビームを、主ダクト2を周回する主ビームに結合する荷電粒子ビーム結合装置が考えられる。すなわち、荷電粒子ビームを操作するとは、荷電粒子ビームの一部を分離することのみならず、荷電粒子ビームに他の荷電粒子ビームを結合することをも含む。

【0033】

荷電粒子ビーム結合装置は、合流点4 aより荷電粒子ビームの進行方向の下流側に配置される。なお、荷電粒子ビーム結合装置の構成は、荷電粒子ビームの進行方向及び電場の向きが逆転する点を除いて、荷電粒子ビーム取出装置10と共通するので、以下、荷電粒子ビーム取出装置10について、詳細に説明する。

【0034】

図2は、荷電粒子ビーム加速装置1の分岐点7 a周辺の拡大図である。図2に示すように、分岐点7 aの周辺には、荷電粒子ビーム取出装置10に加えて、収束電磁石8と、軌道補正用電磁石9とがさらに配置されてもよい。

【0035】

収束電磁石8は、荷電粒子ビームの形状（より詳細には、荷電粒子ビームの進行方向に直交する断面形状）を整える役割を担う。収束電磁石8は、荷電粒子ビーム取出装置10より荷電粒子ビームの進行方向の上流側で、且つ直近の偏向電磁石5より荷電粒子ビームの進行方向の下流側に配置される。

【0036】

主ダクト2内を周回する荷電粒子ビームの直径または幅は、荷電粒子ビームの速度が速くなるほど小さくなる傾向がある。そこで、収束電磁石8は、直径が所定の大きさになるように荷電粒子ビームを拡散させる役割を担う。また、収束電磁石8は、真円に近い断面形状の荷電粒子ビームを、扁平な楕円形上に変形させる役割を担う。収束電磁石8の具体

10

20

30

40

50

的な構成は既に周知なので、詳細な説明は省略する。

【 0 0 3 7 】

軌道補正用電磁石 9 は、荷電粒子ビーム取出装置 1 0 を通過した主ビームの軌道を補正する役割を担う。より詳細には、軌道補正用電磁石 9 は、荷電粒子ビーム取出装置 1 0 によって主ダクト 2 の内側に偏った主ビームを、主ダクト 2 の中央を通過するように軌道補正する。軌道補正用電磁石 9 は、分岐点 7 a より荷電粒子ビームの進行方向の下流側に配置される。軌道補正用電磁石 9 の構成は偏向電磁石 5 と共通するので、偏向電磁石 5 が軌道補正用電磁石 9 の役割を担ってもよい。

【 0 0 3 8 】

図 3 は、荷電粒子ビーム取出装置 1 0 の内部構造を示す断面図である。より詳細には、図 3 は、荷電粒子ビームの進行方向に直交する断面 (X - Y 断面) を示す。図 3 において、 X 方向は第 1 方向に相当し、 Y 方向は第 2 方向に相当し、 Z 方向は荷電粒子ビームの進行方向に相当する。

【 0 0 3 9 】

荷電粒子ビーム取出装置 1 0 は、主ビーム 1 0 0 が通過する空間に所定の方向の電場を発生させることによって、主ビーム 1 0 0 の一部を副ビーム 1 0 0 b として分離し、分離した副ビーム 1 0 0 b を分岐ダクト 7 に導き、副ビーム 1 0 0 b が分離された後の主ビーム 1 0 0 a を主ダクト 2 に導く装置である。

【 0 0 4 0 】

図 3 に示すように、荷電粒子ビーム取出装置 1 0 は、筐体 1 1 と、一对の陰極 (第 1 電極) 1 2、1 3 と、一对の陽極 (第 2 電極) 1 4、1 5 と、複数のガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d と、複数の抵抗器 1 7 a ~ 1 7 e、1 9 a ~ 1 9 e、2 1 a ~ 2 1 e、2 3 a ~ 2 3 e とを主に備える。

【 0 0 4 1 】

なお、本実施形態では、正の電荷を持つ陽子ビームを主ビーム (荷電粒子ビーム) 1 0 0 の一例として、荷電粒子ビーム取出装置 1 0 の詳細を説明する。一方、負の電荷を持つ電子ビームを主ビーム 1 0 0 とする場合には、各電極 1 2 ~ 1 5 に印加する電圧を逆転させればよい。

【 0 0 4 2 】

筐体 1 1 は、主ビーム 1 0 0 が通過する空間を画定する筒状の部材である。荷電粒子ビーム取出装置 1 0 が荷電粒子ビーム加速装置 1 に取り付けられたとき、筐体 1 1 は、主ダクト 2 の一部を構成する。また、筐体 1 1 の内面は、接地 (グランド電位) されている。さらに、筐体 1 1 の内部空間は真空に保たれている。

【 0 0 4 3 】

筐体 1 1 内を通過する主ビーム 1 0 0 は、収束電磁石 8 によって扁平な形状に変形されていてもよい。より詳細には、主ビーム 1 0 0 の X - Y 断面は、 X 方向を長軸とし、 Y 方向を短軸とする楕円形状である。また、主ビーム 1 0 0 は、筐体 1 1 の中央より陰極 1 3 側に偏った位置 (主ダクト 2 の径方向内側) を通過してもよい。但し、主ビーム 1 0 0 の断面形状及び通過位置は、これに限定されない。

【 0 0 4 4 】

陰極 1 2、1 3 は、筐体 1 1 内において、 X 方向に離間して配置されている。より詳細には、陰極 1 2、1 3 は、筐体 1 1 内を通過する主ビーム 1 0 0 を挟んで、 X 方向の反対側に配置されている。また、陰極 1 2、1 3 は、 Y 方向及び Z 方向に延設された平板形状である。より詳細には、陰極 1 2、1 3 は、 Y 方向において、主ビーム 1 0 0 の通過領域の全域にまで延設されている。すなわち、 Y 方向における陰極 1 2、1 3 の長さは、主ビーム 1 0 0 の短軸より長い。

【 0 0 4 5 】

陽極 1 4、1 5 は、筐体 1 1 内において、 Y 方向に離間して配置されている。より詳細には、陽極 1 4、1 5 は、筐体 1 1 内を通過する主ビーム 1 0 0 を挟んで、 Y 方向の反対側に配置されている。また、陽極 1 4、1 5 は、 X 方向において、陰極 1 2、1 3 の間に

10

20

30

40

50

配置されている。すなわち、陰極 1 2、1 3 及び陽極 1 4、1 5 は、筐体 1 1 内を通過する主ビーム 1 0 0 を囲むように配置される。

【 0 0 4 6 】

ガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d は、陰極 1 2、1 3 と陽極 1 4、1 5 との間において、X 方向に所定の間隔を隔てて配置されている。より詳細には、ガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d は陰極 1 2 と陽極 1 4 との間に配置され、ガイド電極 1 8 a ~ 1 8 d は陰極 1 2 と陽極 1 5 との間に配置され、ガイド電極 2 0 a ~ 2 0 d は陰極 1 3 と陽極 1 4 との間に配置され、ガイド電極 2 2 a ~ 2 2 d は陰極 1 3 と陽極 1 5 との間に配置されている。

【 0 0 4 7 】

陽極 1 4、1 5 及びガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d は、Y 方向において主ビーム 1 0 0 に近づく向きに突出すると共に、Z 方向に延設された平板形状である。また、Y 方向における陽極 1 4、1 5 の突出量は、ガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d より大きく設定されている。

【 0 0 4 8 】

すなわち、陰極 1 2、1 3 及び陽極 1 4、1 5 で囲まれた空間（以下、「ビーム通過空間」と表記する。）内において、陽極 1 4、1 5 の先端位置は、ガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d より主ビーム 1 0 0 に近い。換言すれば、陽極 1 4、1 5 は、Y 方向において対面する一对のガイド電極（例えば、ガイド電極 1 6 a、1 8 a）と比較して、先端同士の間隔距離が短く設定されている。

【 0 0 4 9 】

陽極 1 4、1 5 は、一对の陰極 1 2、1 3 それぞれと電氣的に接続されている。より詳細には、陰極 1 2、陽極 1 4、及びガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d は、抵抗器 1 7 a ~ 1 7 e によって直列に接続されている。また、陰極 1 2、陽極 1 5、及びガイド電極 1 8 a ~ 1 8 d は、抵抗器 1 9 a ~ 1 9 e によって直列に接続されている。また、陰極 1 3、陽極 1 4、及びガイド電極 2 0 a ~ 2 0 d は、抵抗器 2 1 a ~ 2 1 e によって直列に接続されている。さらに、陰極 1 3、陽極 1 5、及びガイド電極 2 2 a ~ 2 2 d は、抵抗器 2 3 a ~ 2 3 e によって直列に接続されている。

【 0 0 5 0 】

そして、一对の陰極 1 2、1 3 と一对の陽極 1 4、1 5 との間には、電位差が付与される。本実施形態では、陰極 1 2、1 3 に負電圧（例えば、- 2 5 k V）が、陽極 1 4、1 5 に正電圧（例えば、+ 2 5 k V）が、外部電源（図示省略）から印加される。これにより、陰極 1 2、1 3 と陽極 1 4、1 5 との間に、5 0 k V の電位差が付与される。

【 0 0 5 1 】

その結果、図 3 中に矢印で示すように、ビーム通過空間には、陽極 1 4、1 5 から陰極 1 2 に向かう電場と、陽極 1 4、1 5 から陰極 1 3 に向かう電場とが発生する。換言すれば、ビーム通過空間には、陽極 1 4、1 5 を通って Y 方向に延びる仮想線 L（図 3 の一点鎖線）の両側において、X 方向の逆向きの電場が発生する。

【 0 0 5 2 】

また、抵抗器 1 7 a ~ 1 7 e の抵抗値は、同一であってもよい。これにより、ガイド電極 1 6 a が + 1 5 k V、ガイド電極 1 6 b が + 5 k V、ガイド電極 1 6 c が - 5 k V、ガイド電極 1 6 d が - 1 5 k V となる。抵抗器 1 9 a ~ 1 9 e、2 1 a ~ 2 1 e、2 3 a ~ 2 3 e についても同様である。これにより、図 3 中に矢印で示すように、ビーム通過空間内の Y 方向の全域において、電場が X 方向に平行（平行電場）に近づく。

【 0 0 5 3 】

図 4 は、本実施形態に係る荷電粒子ビーム取出装置 1 0 に生じる電場のシミュレーション結果を示す図である。電場のシミュレーションには、あらゆる周波数帯の電磁界解析に向けた高性能ソフトウェアのパッケージである Dassalt Systems 社製「CST STUDIO SUITE 2019」を使用している。図 4 において、配置した全電極の X 方向の厚みは 2 m m、Z 方向

10

20

30

40

50

の長さは600mm、各電極間のX方向の間隔は10mmと設定している。陰極12、13のY方向の幅は60mm、陽極14、15のY方向の幅は25mm、ガイド電極16a~16d、18a~18d、20a~20d、22a~22dのY方向の幅は10mmと設定している。そして、陰極12、13に負電圧-25kV、陽極14、15に静電圧+30kVを印加し、ガイド電極16a、18a、20a、22aに+15kV、ガイド電極16b、18b、20b、22bに+5kV、ガイド電極16c、18c、20c、22cに-5kV、ガイド電極16d、18d、20d、22dに-15kVを印加した条件の下でシミュレーションを実施した結果を、図4に示す。

【0054】

図4において、Y方向に沿って延びる線は、電位が同一の位置を結んだ等電位線である。図4を参照すれば明らかなように、等電位線は、陽極14、15の周辺を除いて、Y方向に概ね平行になっている。すなわち、陽極14、15の周辺を除けば、ビーム通過空間に生じる電場は、X方向に概ね平行になることが分かる。

10

【0055】

一方、Y方向における陽極14、15の間の隙間において、等電位線が凹んでいる。すなわち、陽極14、15の周辺では、静電気力の回り込み等の影響によって、電場が蛇行していることが分かる。この電場の蛇行は、陽極14、15の先端同士の離間距離を小さくするほど軽減される。換言すれば、陽極14、15の先端同士の離間距離は、陽極14、15を結ぶ仮想線L上に位置する主ビーム100のY方向の長さより、僅かに大きく設定するのが望ましい。

20

【0056】

図5は、本実施形態に係る荷電粒子ビーム取出装置10を通過する荷電粒子ビームの挙動のシミュレーション結果を示す図である。図4で示す電場シミュレーション条件下において、Z方向の運動エネルギー30MeVを持つ陽子ビーム(荷電粒子ビーム)を荷電粒子ビーム取出装置10の上流に均一分布として配置してシミュレーションを実施した結果を、図5に示す。

【0057】

図5を参照すれば明らかなように、荷電粒子ビーム(陽子ビーム)は、陽極を境界にして左右方向に分離している。すなわち、図3の仮想線Lの両側に生じる反対向きの電場によって、荷電粒子ビームが引き裂かれていることが分かる。

30

【0058】

より詳細には、図3に示す主ビーム100は、仮想線Lより左側の部分が陰極13に向かう電場に引っ張られ、仮想線Lより右側の部分が陰極12に向かう電場に引っ張られることにより、主ビーム100aと副ビーム100bとに分離される。すなわち、主ビーム100のうち、仮想線Lより左側に位置するビーム量を調整することによって、主ビーム100から分離する副ビーム100bを増減させることができる。

【0059】

本実施形態によれば、例えば以下の作用効果を奏する。

【0060】

上記の実施形態によれば、陰極12、13及び陽極14、15が主ビーム100を囲むように配置されるので、主ビーム100が電極12~15に衝突することを回避できる。その結果、電極12~15の発熱のみならず、主ビーム100の分離効率或いは結合効率の低下、電極12~15の損傷及び高放射化など、主ビーム100が電極12~15に衝突することに起因する様々な課題を一挙に解決することができる。

40

【0061】

なお、電極12~15の間に電位差を付与する方法は、上記の実施形態の例に限定されず、例えば、陰極12、13をグランド(0V)とし、陽極14、15に+50kVを印加してもよい。但し、上記の実施形態の方法によれば、陰極12、13をグランド電位にする場合と比較して、大きな電位差(50kV)を維持しつつ、印加電圧の絶対値(25kV)を小さくすることができる。これにより、高電圧を印加することによる放電を抑制

50

することができる。また、電極 1 2 ~ 1 5 からの放電を抑制するためには、既に周知のように電極 1 2 ~ 1 5 の角部を面取りするのも有効である。

【 0 0 6 2 】

また、第 1 電極 1 2、1 3 に負電圧を印加し、第 2 電極 1 4、1 5 に正電圧を印加するのは、主ビーム 1 0 0 が正の電荷を持つ場合である。一方、主ビーム 1 0 0 が負の電荷を持つ場合、第 1 電極 1 2、1 3 に正電圧が、第 2 電極 1 4、1 5 に負電圧が印加される。すなわち、外部電源は、第 1 電極 1 2、1 3 に正電圧及び負電圧の一方を印加し、第 2 電極 1 4、1 5 に正電圧及び負電圧の他方を印加すればよい。

【 0 0 6 3 】

また、上記の実施形態のように、電極 1 2 ~ 1 5 の間にガイド電極及び抵抗器を配置したことによって、電極 1 2 ~ 1 5 の間に生じる電場を平行に近づけることができる。その結果、平行電場のため分離後及び結合前のビーム操作が容易となり、主ビーム 1 0 0 の分離効率及び結合効率を向上させることができる。なお、電極 1 2 ~ 1 5 の間に配置するガイド電極及び抵抗器の数は、図 3 の例に限定されない。

10

【 0 0 6 4 】

また、抵抗器 1 7 a ~ 1 7 e の抵抗値は、同一でなくてもよい。例えば、陽極 1 4 に最も近い抵抗器 1 7 a (第 2 抵抗器) の抵抗値を、その他の抵抗器 1 7 b ~ 1 7 e (第 1 抵抗器) より大きくしてもよい。さらに、抵抗器 1 7 a ~ 1 7 e の抵抗値を、陽極 1 4 に近いほど高くし、陰極 1 2 に近いほど低くしてもよい。これにより、陽極 1 4 近傍の電位差が大きくなるため、主ビーム 1 0 0 の分離効率及び結合効率がさらに向上する。抵抗器 1 9 a ~ 1 9 e、2 1 a ~ 2 1 e、2 3 a ~ 2 3 e についても同様である。

20

【 0 0 6 5 】

また、上記の実施形態のように、Y 方向における陽極 1 4、1 5 の突出量をガイド電極 1 6 a ~ 1 6 d、1 8 a ~ 1 8 d、2 0 a ~ 2 0 d、2 2 a ~ 2 2 d より大きくすることによって、陽極 1 4、1 5 の近傍における電場の蛇行を抑制することができる。その結果、主ビーム 1 0 0 の分離効率及び結合効率がさらに向上する。

【 0 0 6 6 】

なお、上記の実施形態では、X 方向における陰極 1 2、1 3 の中央に陽極 1 4、1 5 を配置した例を説明した。換言すれば、上記の実施形態は、陰極 1 2 と陽極 1 4、1 5 との離間距離と、陰極 1 3 と陽極 1 4、1 5 との離間距離とが同一である。しかしながら、X 方向における陽極 1 4、1 5 の位置は、上記の実施形態の例に限定されない。

30

【 0 0 6 7 】

他の例として、陰極 1 3 と陽極 1 4、1 5 との離間距離を、陰極 1 2 と陽極 1 4、1 5 との離間距離より長くしてもよい。換言すれば、ビーム通過空間のうち、主ビーム 1 0 0 の大部分(すなわち、主ビーム 1 0 0 a)が通過する空間を、主ビーム 1 0 0 から分離されて副ビーム 1 0 0 b となる部分が通過する空間より大きく設定してもよい。

【 0 0 6 8 】

このとき、大きな主ビーム 1 0 0 a を曲げるには、小さな副ビーム 1 0 0 b を曲げるより大きな電位差が必要となる。そこで、陰極 1 3 と陽極 1 4、1 5 との間の電位差を、陰極 1 2 と陽極 1 4、1 5 との間の電位差より大きく設定してもよい。例えば、陽極 1 4、1 5 に + 2 5 k V を印加し、陰極 1 2 に - 1 0 k V を印加し、陰極 1 3 に - 2 5 k V を印加してもよい。これにより、主ビーム 1 0 0 から効率よく副ビーム 1 0 0 b を分離することができる。

40

【 0 0 6 9 】

また、既存の荷電粒子ビーム加速装置 1 において、従来の荷電粒子ビーム取出装置を取り外して、本発明に係る荷電粒子ビーム取出装置 1 0 を取り付けてもよい。一方、従来の荷電粒子ビーム取出装置より荷電粒子ビームの進行方向の上流側に、本発明に係る荷電粒子ビーム取出装置 1 0 を追加してもよい。これにより、主ビーム 1 0 0 が主ビーム 1 0 0 a と副ビーム 1 0 0 b とに分離した状態で、従来の荷電粒子ビーム取出装置に入射する。その結果、荷電粒子ビームの軌道に電極が配置された従来の荷電粒子ビーム取出装置に

50

においても、荷電粒子ビームが電極に衝突することに起因する課題が生じ難くなる。

【0070】

さらに、本発明は、前述した荷電粒子ビーム操作装置としてだけでなく、荷電粒子ビーム操作方法としても観念することができる。荷電粒子ビーム操作方法は、X方向に離間した位置に配置されて、各々がY方向に延設された一対の陰極12、13と、X方向における陰極12、13の間でY方向に離間して配置され、各々が陰極12、13それぞれと電気的に接続された一対の陽極14、15とを用いて、荷電粒子ビームを分離或いは結合する方法であって、陰極12、13と陽極14、15との間に電位差を付与するステップと、X方向及びY方向に直交するZ方向に進行する主ビーム100を、陰極12、13及び陽極14、15で囲まれたビーム通過空間内に通過させるステップとを含む。

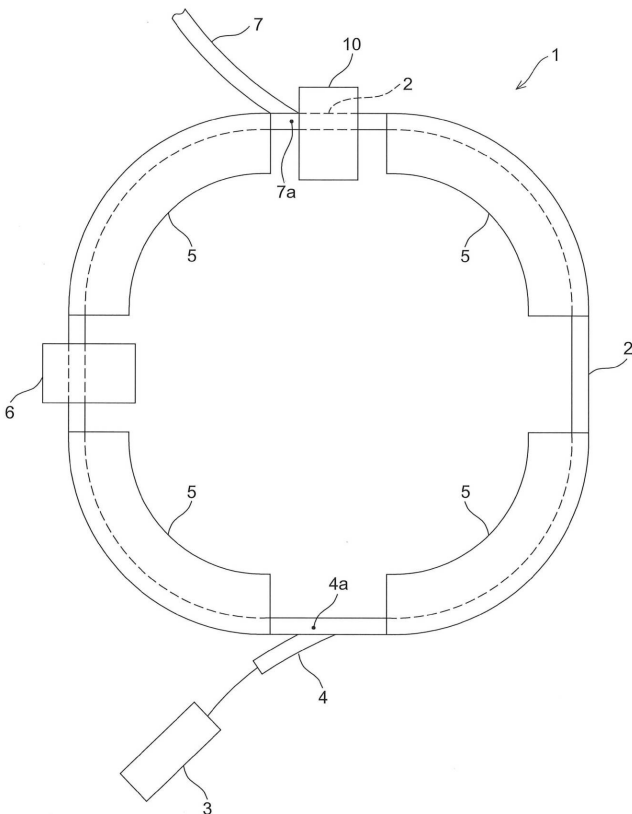
10

【符号の説明】

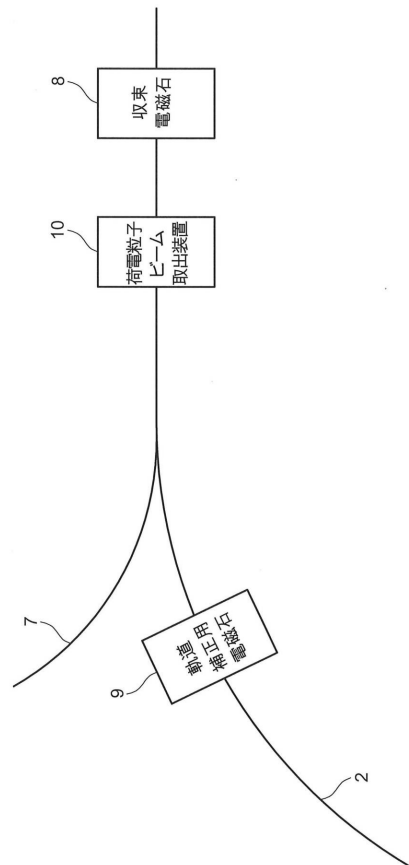
【0071】

1 荷電粒子ビーム加速装置, 2 主ダクト, 3 入射装置, 4 合流ダクト, 4a 合流点, 5 偏向電磁石, 6 加速装置, 7 分岐ダクト, 7a 分岐点, 8 収束電磁石, 9 軌道補正用電磁石, 10 荷電粒子ビーム取出装置, 11 筐体, 12, 13 陰極(第1電極), 14, 15 陽極(第2電極), 16a~16d, 18a~18d, 20a~20d, 22a~22d ガイド電極, 17a~17e, 19a~19e, 21a~21e, 23a~23e 抵抗器

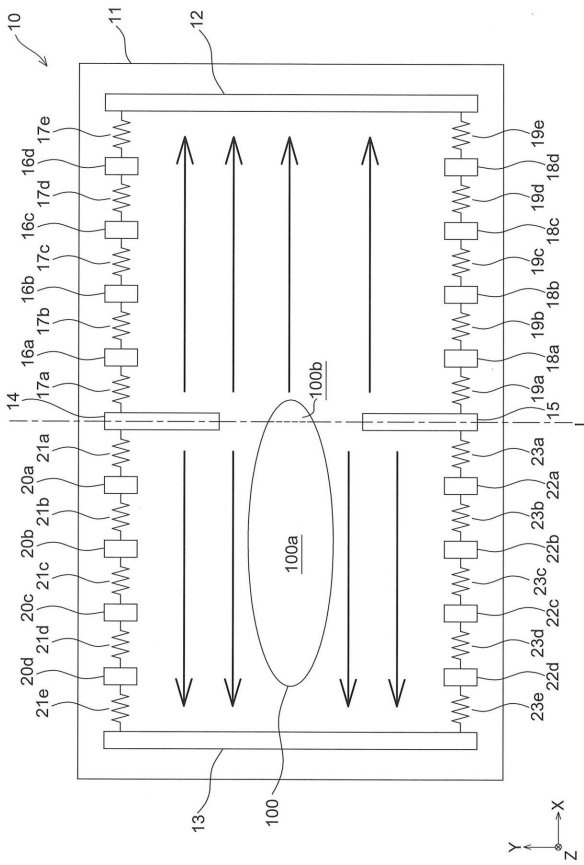
【図1】



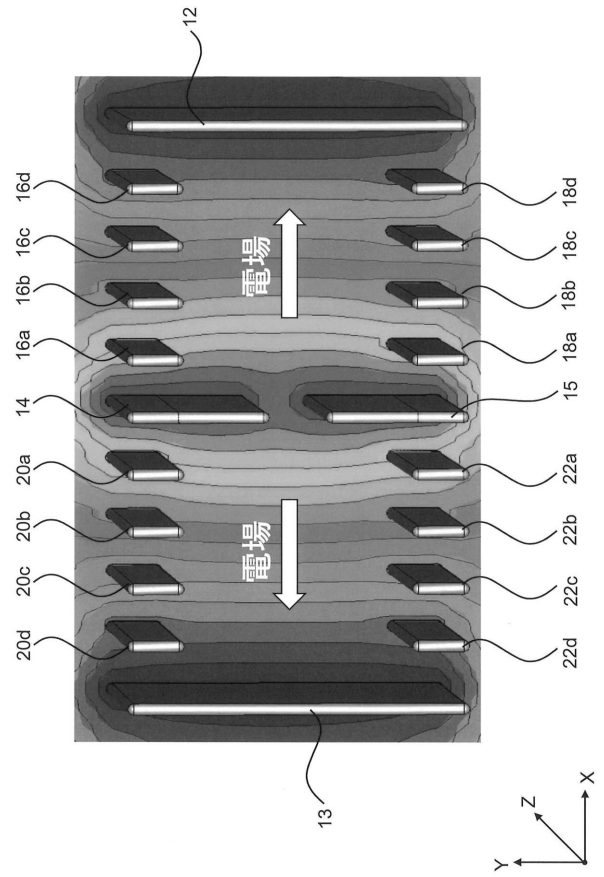
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

